20.07.2016 – 12:54 Uhr

# 18. International Photo and Imaging China (Shanghai) eröffnet in Kürze

*Shanghai (ots/PRNewswire) -*

Die 18. China & Shanghai International Photographic Equipment & Digital Imaging Exhibition 2016 (P&I Shanghai 2016) wird vom 21. bis 24. Juli an ihrem neuen Veranstaltungsort im Shanghai New International Expo Center ("SNIEC", 2345 Longyang Rd., Stadtbezirk Pudong) stattfinden. Die vom CCPIT (Unterausschuss Shanghai), der Shanghai Photographers' Association und von Shanghai International Exhibition Co., Ltd. ausgerichtete 20.000 Quadratmeter große Ausstellung trägt dieses Jahr das Motto "Ein neuer Veranstaltungsort, eine neue Perspektive und eine neue Zukunft" ("A New Venue, a New Prospect and a New Future") und hat über 200 Aussteller aus dem In- und Ausland angezogen. Die Ausstellung wird die neuen Aktualisierungen und Innovationen der Photo- und Imagingbranche aus aller Welt und mit besonderem Fokus auf China und Asien beleuchten.

Die Veranstaltung wird gleichzeitig mit der 30. China Wedding Expo und der 2016 China Baby Photo Expo (Autumn Edition) stattfinden. Die zeitgleiche Terminierung der drei Veranstaltungen verspricht eine gute Interaktion sowie einen großen Erfolg.

Die diesjährige Veranstaltung wird hauptsächlich in den Ausstellungshallen E1 und N1 im SNIEC stattfinden. Günstige Verkehrsanbindungen und hochentwickelte Serviceeinrichtungen in unmittelbarer Nähe zum Veranstaltungsort werden für ein besseres Besuchererlebnis sorgen, während die neue Raumaufteilung Aussteller der gleichen Produktkategorien gemeinsam gruppiert und somit zu einer besseren Besucherfreundlichkeit beigetragen wird. In Halle E1 werden Bildein- und Bildausgabegeräte ausgestellt, einschließlich Kameras, Linsen und Zubehör sowie Kamerastativen, Filtern und Blitzlichtern. Halle N1 ist für die Maschinen und die Ausrüstung vorgesehen, die zur Verarbeitung von Konsumgütern verwendet werden, einschließlich Laserschneide- und Einkerbungsmaschinen sowie Konsumgüter wie PVC-Innenseiten, AB Kleber und Filmflüssigkeiten.

Das starke Aufgebot an Ausstellern, das - wie immer - die gesamte Photo- und Imagingbranche abdeckt, bleibt weiterhin ein wesentliches Merkmal der Veranstaltung. Es werden führende Hersteller ausstellen, einschließlich Fujifilm, Sony, Nikon, Epson, Konica Minolta, Nuorishi Optical, DJI, Benro, Jinbei, China Lucky Film, Jusino, Nanguang Film Audio Supplies, Godox, Jufude U2, Jebao und Greatwall. Hersteller aus der gesamten Branche unter einem Dach versammeln zu können, schafft eine Atmosphäre, in der Möglichkeiten geschöpft werden, die nie zuvor in Betracht gezogen wurden, und in der sowohl chinesische Aussteller als auch ihre Mitspieler aus aller Welt gemeinsam arbeiten können, um ihre jeweilige Präsenz in ihren heimischen sowie externen Märkten zu maximieren, indem die komplementären Vorteile von Porträtfotografie zum Vorteil genutzt werden.

Kontakt:

SIEC - P&I Shanghai Project Team
Festnetz: +86-21-62792828 oder +86-21-62896819
Offizielle Website: www.interphoto.com.cn
E-Mail: interphoto@siec-ccpit.com

Diese Meldung kann unter https://www.presseportal.ch/de/pm/100019117/100790866 abgerufen werden.